#### TO CARD AND MANUFACTURE OF THE SAME

Publication number: JP2000132657 (A)

Publication date: 2000-05-12

Inventor(s): MORIZUMI KENICHI: IZUMITANI KAZUMI +

DAINIPPON PRINTING CO LTD +

Applicant(s):

Classification:

- international: B42D15/10: G06K19/07: G06K19/077; B42D15/10; G06K19/07; G06K19/077;

(IPC1-7): B42D15/10; G06K19/07; G06K19/077

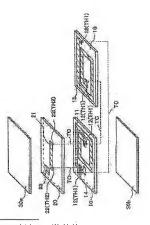
- European:

Application number: JP19980307484 19981028

Priority number(s): JP19980307484 19981028

# Abstract of JP 2000132657 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an IC card capable of being manufactured at a reduced cost and having wiring layers which are formed on the front and rear surface of a substrate and are connected by means of a stable through-hole, and its manufacturing method, SOLUTION; The IC card is provided with a first core sheet 10, a first throughhole TH1 opened by a laser beam irradiation to penetrate the first core sheet 10, a first through-hole wiring layer 12 which is formed to be buried in the first through-hole TH1, a first wiring layer 11 which is formed on one surface of the first core sheet 10 and connected to the first through-hole wiring layer 12 and a second wiring layer 13 which is formed on the other surface of the first core sheet 10 and connected to the first through-hole wiring layer 12. An IC chip 14 is fixed onto the first core sheet 10 by connection to the first wiring layer 11.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-132657 (P2000-132657A)

(43)公開日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G06K	19/077		G06K	19/00	K	2 C 0 0 5
B42D	15/10	521	B42D	15/10	5 2 1	5B035
G06K	19/07		G06K	19/00	H	

#### 総杏請求 夫請求 請求項の数13 OL (全 14 頁)

特顯平10-307484	(71)出頃人	000002897 大日本印刷株式会社
平成10年10月28日(1998, 10, 28)		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
1,000 1 10/120 11 (1000 1100 1	(72) 発明者	森住 法一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
	(72)発明者	
	(74)代理人	100094053 弁理士 佐藤 隆久
	特額平10-307484 平成10年10月28日(1998, 10.28)	平成10年10月28日 (1998, 10, 28) (72) 発明者

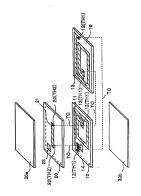
# 最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 1 Cカードおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】基板の表裏面上に形成され、安定なスルーホー ルにより接続された配線層を有し、コストを削減して製 造することが可能なICカードおよびその製造方法を提 供する。

【解決手段】第1コアシート10と、第1コアシートを 普通するように、レーザー光照射により開口された第1 スルーホールTH1と、第1スルーホールを埋め込んで 形成された第1スルーホール配線層12と、第1コアシ ートの一方の面上に形成され、第1スルーホール配線層 に接続して形成された第1配線層11と、第1コアシー トの他方の面上に形成され、第1スルーホール配線層に 接続して形成された第2配線層13とを有し、第1配線 層に接続して第1コアシート上にICチップ14が固着 されている構成とする。



#### 【特許請求の節用】

【請求項1】ICチップおよび当該1Cチップに接続する配線層を内蔵するICカードであって、 第1コアシートと、

前記第1コアシートを貫通するように、レーザー光照射 により開口された第1スルーホールと、

前記第1スルーホールを埋め込んで形成された第1スル ーホール配線層と、

前記第1コアシートの一方の面上に形成され、前記第1 スルーホール配線層に接続して形成された第1配線層 と、

前記第1コアシートの他方の面上に形成され、前記第1 スルーホール配線層に接続して形成された第2配線層と を有し、

前記第1配線層に接続して前記第1コアシート上に前記 ICチップが固着されているICカード。

【請求項2】前記第1スルーホールの開口径が、 $10\sim$   $300 \mu$  mである請求項1記載のICカード。

【請求項3】前記第1スルーホールが、1つの接続点に 対して並べて形成された複数個の副スルーホール群から 構成されており。

前記第1スルーホール記線層が、前記模数個の副スルー ホール特を埋め込んで、前記第1直線層と前記第2配線 層を接続するように形成されている請求項1あるいは2 に記載の1Cカード。

【請求項4】前記第1および第2記録階とスルーホール 配線層が、前記1Cカードと当該1Cカード用外部装置 とが非接触方式で通信を行うためのアンテナを構成する 請求項1~3のいずれかに配載の1Cカード。

【請求項5】前記第1配線層が第1アンテナを構成し、 前記第2配線層が第2アンテナを構成し、

前記第1アンテナおよび前記第2アンテナが並列に接続されている請求項4記載の1Cカード。

【請求項6】前記第1配線層が第1アンテナを構成し、 前記第2配線層が第2アンテナを構成し、

前記第1アンテナおよび前記第2アンテナが直列に接続 されている請求項4記載のICカード。

【請求項7】前記第1コアシートの前記第1配線層形成 面上に第2コアシートが積層しており、

前記第2コアシートを貫通して前記第1配線層あるいは 前記第1スルーホール配線層に達するように、レーザー 光照射により開口された第2スルーホールと、

前記第2スルーホールを埋め込んで前記第1配線層あるいは前記第1スルーホール配線層に接続して形成された 第2スルーホール配線層と、

前記第2コアシートの前記第1コアシートと積層する面 の裏面上に形成され、前記第2スルーホール配線圏に接 続して形成された第3配線層とをさらに有する請求項1 ~6のいずれかに記載の1Cカード。

【請求項8】ICチップおよび当該ICチップに接続す

る配線層を内蔵するICカードの製造方法であって、 第1コアシートに対してレーザー光を照射し、前記第1 コアシートを貫通する第1スルーホールを開口する工程 と、

尊電性インキを用いたスクリーン印刷法により、前記第 1コアシートの一方の面上に第1配線層を形成する工程 と、

導電性インキを用いたスクリーン印刷法により、前記第 1コアシートの他方の面上に第2配線層を形成する工程

前記第1記線層に接続して前記第1コアシート上に前記 ICチップを固着する工程とを有し、

前配第1配線圏を形成する工程および/または前配第2 配線圏を形成する工程において、前配導電性インキを前 記第1スルーホールに埋め込み、100第1配線圏および 前配第2配線圏を接続するための第1スルーホール配線 層を形成するICカードの製造方法。

【請求項9】前記第1スルーホールを開口する工程においては、関口径が10~300μmとなるように第1スルーホールを開口する請求項8記載の1Cカードの製造方法。

【請来項10】前配第1および第2配線層とスルーホール ル配線層が、前配1Cカードと当該1Cカード用外部設 歴とが非接触方式で通信を行うためのアンテナを構成す る請求項8あるいは9に配載の1Cカードの製造方法。 【請求項11】前配第1配線層が第1アンテナを構成

前記第2配線層が第2アンテナを構成し、

前記第1アンテナおよび前記第2アンテナを並列に接続 して形成する請求項10記載のICカードの製造方法。 【請求項12】前記第1配線層が第1アンテナを構成

前記第2配線層が第2アンテナを構成し、

アシートを積層する工程と、

的配第1アンテナおよび前記第2アンテナを直列に接続 して形成する請求項10配載の10カードの製造方法。 (請求項13] 前記10チップを固着する工程の後に、 前記第1コアシートの前記第1配線履形成面上に第2コ

第2コアシートに対してレーザー光を原射し、前記第2 コアシートを貫通して前記第1直線層あるいは前記第1 スルーホール征線層に達する第2スルーホールを開ロす る工程と、

場置性インやを用いたスクリーン日刷法により、前記簿 電性インキを前記第 2 スルーホールに埋め込み、前記第 1 配線層あるいは前記第 1 スルーホール配線層に接続す る第 2 スルーホール配線層を形成し、前記第 2 ェアシー トの前記第 1 アシートと機関を形成し、前記第 2 エアシー 第 2 スルーホール配線層に接続して第 3 配線層を形成す る工程とをさらに有する請求項 3 で、1 2 のいずれかに記 載の 1 C カードの製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子 (IC チップ) を搭載した非接触型 ICカードおよびその製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報処理の効率化やセキュリティ ーの観点から、データの記録、処理を行う半導体素子 (ICチップ)を搭載したICカードが普及しつつあ

る。このようなICカードには、カードの糸部端子と外 部処理装置の端子とを接続してデータの送受信を行う接 魅力式と、電磁波でデータの送受信を行うアンテナコイ ルとデータ処理のための半導体素子を内蔵し、リーダラ イタなどのICカード用外構装置との間の数み書きをい わゆる無線力式で実現する非接触方式とがある。さらに 非接触方式としては、IC回路の駆動電力が電磁誘導で 供給され、バッテリを内臓しないタイプも開発されてい

【0003】上記の非接触力系のICカードの構造は、 データの酸み出し、響き込みを行うリーダライタとの関 でデータ情等及び電力を透受情するためのアンテナコイ ルと、上記の情号を処理するためのICチップなどの電 年部品と、アンテナコイルおい電子部品を接続されび 保持するプラスチック基板とから構成される。アンテナ コイル、プラメチック基板を発同させ形成した普減 コイル、プラメチック基板を設定されず、高を貼り合 わせコイル形状にエッチングして形成したコイル、およ び、プラスチック基板上は準電性のインキにより印刷形 成したコイルの3つに大明される。

【0004】上配の3種類のコイルのうち、巻続コイル は特性的に優れ、比較的安価に製造できる利点はある が、電子価品の接続性薬が強能であり、また1 Cカード の構築に地心的機能であるという処所がある。そこで、1 S の場格に準地した原さとなるように清整化した1 Cカー ドを製造するために、上配のようなエッチング法あるい は印刷法によりプラスチック基板上にアンテナコイルを 形成する方法が広く用いられるようになって全ている。 エッチング法はエッチングという複雑な処理が必須であ ることから、より簡単に製造可能である印刷法が1 Cカー ドの開発によいて重要な差化となってきている。

【0005】上記のエッテング法あるいは印刷法を用いて、プラスチックなどの総縁性基板上に10カード用のアンテナコイルはよび10チップを接続および保持する端子などの回路を形成する場合には、例えば特開平8-216570号公報などに記載されているように、電力損失の小さい高齢でのアンテナコイルを得るために、基板の表葉にそれぞれアンテナコイルを形成し、基板を責適するスルーホールを介して立列に接続することによって回路抵抗を減少さ、インタクタンス値を高くする方法、あるいは、直列

に接続して巻数を増やしてインダクタンス値を高くする 方法がとられる。

【0006】また、ICチップを配置する位置によって は、アンテナ関係からの接端分子を接近させると要があ り、の場合にセラヤンで編を置から回り込ませると とでアンテナコイルと干渉しないように接続する方法が とられる。また既に共振領域を調整するために、コンプ サナに相当する機合プレートを抵板に形成する場合があ るが、基板の表裏に静電プレートを配限して、アンテナ コイルと接続する場合にも同様にアンデナコイルと干渉 しないような起気の取り回しをする必要がある。このよ うに、上記のいずれの場合にも、スルーホールを介して 基板の表裏面上に形成された配線層を接続する手段がと られる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来のエッチング法を用いた I C カードの製造方法にお いては、プラステックなどの結縁性基核の表裏直上にア ンテナコイルをはじめとする必要な四階を形成し、その 後に被点を設けようとする個所に穴を開け、メッキ工程 によりスルーホール内を導電体で埋め込み、基板の表象 直上形成まれた設縁の地域が充実するが、数値工程 が原確でしかも製造コストも高いという欠点がある。

[0008]また、印刷社を用いた「Cカードの製造方 法においては、予め打ち抜きによりスルーホールを設け た基板の変集面上に、尋電性インキをスルーホールを埋 め込みたがらアンテナコイルのパターンにスタリーン印 刷するが、上記の打ち抜きによりスルーホールを形成す る器合、スルーホールの開口径が大きいためにスルーホ ール内に埋め込んだ導電性インキが流出してしまうこと があり、安定なスルーホールによる接続を形成すること があり、安定なスルーホールによる接続を形成すること が困機となる間遊れるった。

【0009】上記の問題は、非接触方式のICカードに おけるアンテナコイルとしての問題に限らず、ICカー ド内に内臓され、ICチップと接続する配線層を形成す る場合に共通する問題である。

[0010] 本発明は上記事情に鑑みなされたものであ り、本発明は、基板の表裏面上に形成され、安定なスル ーホールにより接続された配線層を有し、コストを削減 して製造することが可能なICカードおよびその製造方 法を提供することを目的とする。

#### [0011]

【課題を務失するための手段】上記の日的を達成するため、本発射のICカードは、ICチップおよび当該IC ケップに接続する配線層を内蔵するICカードであって、第1コアシートと、前電第1コアシートを責通するように、レーザー光照射により開口された第1スルーホールを埋め込んで形成された第1スルーホール配線層と、前定第1コアシートの一方の面上に形成され、前定第1コアムーホール配線層に接続 して形成された第1配線層と、前記第1コアシートの他 方の面上に形成され、前記第1スルーホール配線層に接 続して形成された第2配線層とを有し、前記第1配線層 に接続して前記第1コアシート上に前配1Cチップが固 新されている。

【0012】上配の本発明のICカードによれば、第1 コアシートの表張面上に、第1配線層と第2配線層が 化老和形成されなり、それらが第1スルーホール内に 埋め込まれた第1スルーホール配線層により接続されて いる。スルーホールは、第1コアシートにレーザー光差 服針して形成したものであり、打ち抜き独上は一て微調 な怪の孔を容易に複数個周ロすることが可能であり、印 副法により導電性インキをスルーホール内に埋め込む をきに韓電性インキをスルーホールにはの上でより ときに韓電性インキがコアンートの裏面ににひみ出ることを抑制し、安定なスルーホールによる接続を実現する とができる。また、印刷が正とる定線層の放は、従 来のエッチング法による場合と同様の薄型化を可能に し、さらにコストを削減して製造されたICカードとす ることができる。また

【0013】上記の本発明のICカードは、好適には、 前記第1スルーポールの開口格が、10~300μmで ある、スルーボールの開口格が、10~300μmで では導電性インキによる塩ゆ込みが展離となる場合があ り、300μmよりも大きい後では導電性インキのにじ み出しが生し歩すくなる。

【0014】上記の本発明の1Cカードは、好適には、 が配第1スルーホールが、10の接続点に対して並べて 形成された複数側の削スルーホール群から構成されてお り、前記第1スルーホール在機配が、前記模数類の削ス ルーホール程性的込んで、前部第1配換解 制能第2 配練層を接続するように形成されている。1つの接続点。 に対するスルーホールを複数層の削スルーホール部から 構成し、それらを埋め込んで、ない一ホール心機を形成 することで、第1スルーホール配線欄と第1配線形 かいは、第1スルーホール配線欄と第1配線形 がは、スルーホール配線欄と第2配線形 に対する2を収めたが、2000年による第1配線層 と第2配線層の接続の接続性を向上させることができる。

ダクタンス値を高めることにより、リーダライタなどの I Cカード用外部装置との情報の送受信を確実に行える ようになる。

【0016】上記の本発明のICカードは、好適には、 前記第1コアシートの前記第1配線形形成面上に第2コ アシートが積陽しており、前記第2コアシートを預過し て前記第1配線層あるいは前記第1スルーホール配線層 に達するように、レーザー光照射により隔口された第2 スルーホールと、前記第2スルーホールを経過節 記第1記線刷あるいは前記第1スルーホール配線層に接 総して形成された第2スルーホール配線層と前 2アシートの前記第2スルーホール配線層と接 ロアシートの前記第1コアシートと積層する前の裏面 に形成され、前記第2スルーホール配線層と接 成された第3配線層とをさらに有する。これにより 放された第3配線層とをさらに有する。これにより 対接体2系構成の配線層とすることが可能であり、特 に上記の配線層を非接触方式のICカード用のアンテナ とする場合には、よりインダクタンス値を高めることが 可能である。

【0017】また、上記の目的を達成するため、本発明 のICカードの製造方法は、ICチップおよび当該IC チップに接続する配線層を内蔵する I Cカードの製造方 法であって、第1コアシートに対してレーザー光を照射 し、前記第1コアシートを貫通する第1スルーホールを 開口する工程と、導電性インキを用いたスクリーン印刷 法により、前記第1コアシートの一方の面上に第1配線 層を形成する工程と、導電性インキを用いたスクリーン 印刷法により、前記第1コアシートの他方の面上に第2 配線層を形成する工程と、前記第1配線層に接続して前 記第1コアシート上に前記ICチップを固着する工程と を有1. 前記第1配線圏を形成する工程および/または 前記第2配線層を形成する工程において、前記導電性イ ンキを前記第1スルーホールに埋め込み、前記第1配線 届および前記第2配線層を接続するための第1スルーホ ール配線層を形成する。

【0018】上版の本発明の1Cカードの製造力法は、 第1コアシートに対してレーザー光を照射して第1コア シートを責通する第1スルーホールを開口し、報電性インキを用いたスクリーン同期法により、第1コアシート いたスクリーン同期法により、第1コアシート の一方の面上に第1起卵屋を形成し、報電性イントール がたスクリーン印制法により、第1コアシートの他方の 面上に第2起帰屋を形成する。次に、第1起帰属・接刺 して輸金第1コアシート上に向近1Cチップを無対 る。ここで、第1距線層を形成する「距北上び/または 第2配線層を形成する工程において、建設にインキを第 1スルーホールに関め込み、第1配線解は一人で第 1スルーホールに関め込み、第1配線解は「第2配線 層を接続するための第1スルーホール電線層を形成する

【0019】上記の本発明のICカードの製造方法によれば、第1コアシートの表裏面上に、第1配線層と第2配線層をそれぞれ形成し、それらを第1スルーホール内

に埋め込まれた第1スルーホール配線層により接続して 形成する、第1コアシートにレーザーを限射して上記 のスルーホールを形成することから、打ち焼き法に比べ て微輝な極の孔を容易に披裳側開口することが可能であ り、スクリーン印刷法により専電性インキをスルーホー ル内に埋め込んだときに導電性インキがにしみ出すこと を抑制し、安定なスルーホールによる接続を実現することができる。また、スクリーン印刷によりで展覧を形成 するので、従来のエッチング法による場合と同様の薄壁 製造することが可能となる。

【0020】上記の本発明の1Cカードの製造方法は、 好道には、前記第1スルーホールを開口する工程におい では、開口部が10~300μmとなるように第1スル ーホールを関口する、スルーホールの間日能が10μm よりも小さい径では導電性インキによる埋め込みが困難 となる場合があり、300μmよりも大きい径では導電 性インキの基材の裏面へのにじみ出しが生じやすくな

【0021】上記の本発明のICカードの製造方法は、 好適には、前記第1および第2配線層とスルーホール配 級園が、前記1Cカードと当該ICカード所外部装置と が非接触方式で通信を行うためのアンテナを構成する。 さらに好達には、前配第1配線圏が第1アンテナを構成 し、前配第2配線圏が第2アンテナを構成し、前配第1 アンテナおよび前記第2アンテナを導成し、前配第1 アンテナおよび前記第2アンテナを製力に接続して形成 する。あらいは、前記第1アンテナおよび前記第2アンテナを認成し、前記第1アンテナおよび前記第1アンテナとで する。あらいは、前記第1アンテナおよび前記第2下とで アナを直列に接触ける。基板を貫通するスルーホールを介し て並列に接触することによって回路抵抗を減かさせ、代 数学のタンと概念画が、あるいは、直列に接近で後数 を増やしてインダクタンス値を高め、あることにより、リー ダライタなどのICカード用外部装置との情報の送受信 を確実に行えるようになる。

【OO22】上記の本発明のICカードの製造方法は、 好適には、前記ICチップを固着する工程の後に、前記 第1コアシートの前記第1配線層形成面上に第2コアシ ートを精層する工程と、第2コアシートに対してレーザ 一光を照射し、前記第2コアシートを貫通して前記第1 配線層あるいは前記第1スルーホール配線層に達する第 2 スルーホールを開口する工程と、導電性インキを用い たスクリーン印刷法により、前記導電性インキを前記第 2スルーホールに埋め込み、前記第1配線層あるいは前 記第1スルーホール配線層に接続する第2スルーホール 配線層を形成し、前記第2コアシートの前記第1コアシ ートと積層する面の裏面上に、前記第2スルーホール配 線層に接続して第3配線層を形成する工程とをさらに有 する。これにより、より複雑な3層構成の配線層を形成 することが可能であり、特に上記の配線層を非接触方式 のICカード用のアンテナとして形成する場合には、よ

りインダクタンス値を高めることが可能である。 【0023】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0024】図1は、本実施形態に係る非接触型ICカードの構成を示す前提図である。第1コアシート10、第2コアシート20、保護シート30a、30かが図示しない接着剤層を介して機耐され、ラミネート加工されており、非接触型ICカードが構成されてれる。第1コアシート10については、その表表面上にそれぞれ配線層が形成されており、図中左側にその表面上に形成された配線層パターンを、右側に裏面上上形成された配線層パターンを大力を対象が

【0025】第1コアシート10の表面上には、導電性 インキがアンテナコイルのパターンに印刷されて、第1 配線圏(第1アンデナとチップ接続用端子)11が形成 されている。一方、第1コアシート10の表面上にも、 て、第2配線層(第2アンテナ)13が形成されてい る。第1配線層113と1第2配線層 13は、第1コア シート10を貫通する第1スルーホール下計1内を埋め 込んで形成された第13ルーホールに対策目2を介して 立いに接続されている。また、第1コアシート10の表 面上には、例えば図示しない風力性準電フィルムなどに より、第1距線層11と接続するようにして1Cチップ 14が開業されている。

【0026】第2コアシート20の表面には、導電性インキがジャンパ線のパターンに印刷されて、第3配線層 21が形成されている。第3配線層21は、第2コアシート20を負責する第2スルーホールアH2内を埋め込んで形成された第2スルーホール配線層22を介して、第1コアシート10の表面上に形成された第1配線層1 1に接続されている。

【0027】上記の非接触型ICカードにおいて、アンテナコイルを構成する第1アンテナおよび第2アンテナ は、ICチップ14からみて並列に接続されている。これにより、アンテナの抵抗を減少させ、インダクタンス値を高めることにより、リーダライタなどのICカード用外部装置との情報の送受信を確実に行えるようにな

 をスクリーン印刷して、第1アンテナおよびチップ接続 第1スルーホール下H1内を導電性インキ12a で例え ボド分程度型め込むようにする。あるいは、第1スルー ホール下H1内を全部埋め込むようにしてもよい。次 に、第1コアシート10の表面に、帯電性インキをスク リーン印刷して、第2アンテナを有する第2配線層13 を形成する。このとき、第1スルーホール下目内の改 り半分を将電性インキで型め込み、第1配線層11と第 形成する。第1段線層11名板線目11と 形成する。第1段線層12をは ホール下H1内を全部埋め込んだ場合には、第2配線層 13は第1スルーホールで印刷 13は第1スルーホールで1月1日の会 ホール下H1内を全部埋め込んだ場合には、第2配線層 13は第1スルーホールで1月1日のとの まではは、第1では

【0029】次に、第1配線層のチップ接続用の端子部 分に、図示しない異方性導電フイルムを転写して貼付 (仮圧着) し、ICチップ14を図示しない異方性導電 フイルム上に戴置させ、上方から圧着 (本圧着) して、 ICチップ14を第1配線層11に接続して固着させ る。次に、1 Cチップ用孔23を予め開口した第2コア シート20を、ICチップ用孔23部分にICチップを 嵌込させて、接着剤などを介して第1コアシート10の 第1配線層11形成面上に積層させる。次に、第2コア シート20に対して、例えばYAGレーザーの基本波を 上記と同様に照射し、第2コアシート20を貫通して第 1配線層11に進し、開口径が10~300µm (例え ば100 u m程度) の第2スルーホールTH2を開口す る。次に、第2コアシート20の表面に、導電性インキ をスクリーン印刷して、第3配線層(ジャンパ線)21 を形成する。このとき、第2スルーホールTH2内を導 電性インキ全部埋め込み、第1配線層11と第3配線層 21を接続する第2スルーホール配線層22を形成す る。

【0030】次に、第2コアシート20の上層および第 1コアンート10の下層にそれぞれ接着剤を介して保護 シート30a,30bを積解させ、ラミネート加工し、 さらにカードサイズに打ち抜いて所望の非接触型1Cカ ードとする。

【0032】第1コアシート10、第2コアシート2 0、および保護シート30a、30bを構成する樹脂と しては棒に限定はなく、ボリエチレンテレフタレート (PET)、ボリ塩化ビニル (PVC)、ボリカーボネート (PC)、アクリロニトリループタジエンースチレン共監合体 (ABS)、ポリプロビレン (PP)、ボリエチレン (PP)、ボリエチレンナフタレート (PE N)などの構能と一トを用いることが可能である。また、接着剤もエポキン構能などの熱度化型製脂系接着剤をいればリエステル構能などの熱度化型製脂系接着剤を用いることが可能である。また、接着剤もエポキン構能などの熱可型性樹脂系接着剤を用いることが可能である。また、接着剤を用いずに熟圧ラミネート加工を行って報閲させることも可能である。

【0033】また、上記の本実施形態においては、第1 コアシート10に開口された第1スルーホールTH1、 あるいは、第2コアシート20に開口された第2スルー ホールTH2として、1つの接続点に対して並べて形成 された複数個の副スルーホール群から構成され、これら の複数個の副スルーホール群に導電体をを埋め込んで第 1スルーホール和線層あるいは第2スルーホール配線層 とすることができる。図2 (a) は、スルーホールを1 個の開口部から構成する場合のスルーホール配線層部分 の拡大断面図である。第1配線層11と第2配線層13 は第1コアシート10に開口された第1スルーホールT Hに第1スルーホール配線層12が埋め込まれて、第1 配線層11と第2配線層13を接続している。一方、図 2 (b) はスルーホールを3個の開口部(副スルーホー ル) から構成する場合のスルーホール配線層部分の拡大 断面図である。第1配線層11と第2配線層13は第1 コアシート10に開口された複数個の副スルーホールT H'に副スルーホール配線層12'が埋め込まれて第1 スルーホール配線層12が構成されており、第1配線層 11と第2配線層13を接続している。ここで、上記の 副スルーホールのそれぞれの開口径を10~300μm とすることにより、各副スルーホールにおける導電性イ ンキのコアシートの裏面へににじみ出しを抑制し、安定 たスルーホールによる接続を実現することができる。ま た. 第1スルーホール配線層12と第1配線層11、あ るいは、第1スルーホール配線層12と第2配線層13 との接触而積を増大させるので、スルーホール配線層に よる第1配線層と第2配線層の接続の信頼性を向上させ ることができる。

#### 【0034】実施例1

本実施例の非総熱型 I C カードは、第 1 コアンートの表面上にアンテナコイルを有し、裏面上にジャンパ線を有し、両者をスルーホールで接続した配線層を内蔵する I C カードであり、その実部である第 1 コアシート 1 0 の表面側からの平面図であり、図 3 (よ) は第 1 コアシート 1 0 の表面側からの平面図であり、図 3 (な) は第 1 コアシート 1 0 の表面側からの平面図であり、図 3 (c) は第 1 コアシート 1 0 の裏面倒からの平面図であり、図 3 (c)

中のX-X'は図3 (a) 中のX-X'の位置に相当する。

【0035】第1コアシート10の表面上には、導電性 インキがアンテナコイルのパターンに印刷されて、第1 配線層 (アンテナとチップ接続用端子) 11が形成され ている。一方、第1コアシート10の裏面上にも、導電 性インキがパターン印刷されて、第2配線層(ジャンパ 線) 13が形成されている。第1配線層11および第2 配線屬13は、第1コアシート10を貫通する第1スル ーホールTH1内を埋め込んで形成された第1スルーホ ール配線層12を介して互いに接続されている。また、 第1コアシート10の表面上には、例えば異方性導電フ ィルム14により、第1配線層11のチップ接続部と接 締するようにしてICチップ14が固着されている。 【0036】上記の非接触型ICカードの製造方法につ いて説明する。まず、図4 (a) に示すように、厚さ2 50μmのPETからなる第1コアシート10に対し て、YAGレーザーの基本波 (波長1. 064 μm、出 カ10W、0.3秒間照射)を集光して照射し、第1コ アシート10を貫通し、開口径が100μmの第1スル ーホールTH1を開口した。次に、図4(b)に示すよ うに、第1コアシート10の表面に、導電性インキをス クリーン印刷して、アンテナコイルおよびチップ接続用 端子を有する第1配線層11を形成した。このとき、第 1スルーホールTH1内を導電性インキ12 aで例えば 半分程度埋め込むようにした。上記のような開口径のス ルーホールTH1には、導電性インキが良好に埋め込ま れ、また、埋め込まれた導電性インキがコアシートの裏 面へにじみ出ることもなかった。

【0037】上記の第1記線圏11の乾燥後、図4 (c) に示すように、第1コアシー10の裏面に、専 産性インやをよクリーン印刷して、ジャン・%段となる第 2配線層13を形成した。このとき、第1スルーホール TH1内の残り半分を導電性インキで埋め込むことで第 1スルーホールTH1内に第1スルーホール機関12 が形成され、第1配線圏11と第2配線層13の轉通が 達成された。上記のようにして形成した第1配線圏 七第2配線局13から構成されるアンテナコイルについ て、チップ検練用端子間の回路抵抗を測定したところ、 約102であり、またインダクタンス値は1、4μH で・十分な響性を有1よでいることが判った。

【0038】次に、図5(4)に示すように、第1 Ek線 圏のチップ接線用の端子部分に、異方性端電フイルム1 5を転写して貼付(仮圧着)し、I C チップ14 を異方 性導電フイルム15上に製置させ、上方から圧着(本圧 着)とて、I C チップ14を第1 Ek線 El 11 に接続して 固着させた。次に、図5(6)に示すように、I C チップ プ用孔を子め開口した厚さ250μmのP ET からなる 第2コアシート20を、I C チップ用孔23部分に17 テップを嵌込させて、接着列40を分して第1コアシー ト10の第1 配場屋 11 形成面上に場隔させた。 ここで、接着剤 4 の原みは20 μmとした。次に、図5 (f)に示すように、第2コアシート20の止點は比 第1コアシート10の下隔にそれぞれ接着剤 41、42 をそれぞれ20 μmの厚さで途市した厚さ100 μmの 自色のPETからたる保護シート30 a、30 bを積層 させ、熱圧平面プレスによりラミネート加工し、さらに カードサイズに打ち抜き、厚さ760 μmの1Cカード を得た。

#### 【0039】実施例2

(c) 中のY-Y' における断面図であり、図6(e) は第1コアシート10の裏面側からの平面図であり、図 中のY-Y'は図6(c)中のY-Y'の位置に相当すま

る。
【 0040】第1コアシート10の設而上には、導電性 インキがアンテナコイルのパターンに印刷されて、第1 配線層 第1アンテナとチップ接続用除予111が形成 されている。一次、第1コアント10の裏面上に、 導電性インキがアンテナコイルのパターンに印刷され て、第2配線層 (第2アンテナ) 13が形成されてい 。第1配線層 13は1び第201線層 13は、第1コア シート10を貫通する第1スルーホールTH1内を埋め 込んで形成された第1スルーホール正線層 12を介して 互い比較終されている。また、第1コアンート10 面上には、例えば異方性導電フィルム14により、第1 配線層 11のチップ接続部と接続するようにして1Cチップ14が隔巻まれている。

【0041】第2=アシート20の表面には、蓄電性インキがジャン・端のパターンに印刷されて、第3電線層 21が形成されている。第3電線層21は、第2=アシート20を貫通する第2スルーホール圧射2内を埋め込んで形成された第2スルーホール圧線層22を介して、第1=アシート10次元高上に形成された第1配線層11に接続されている。

【0042】上記の非接無型ICカードにおいて、アン テナコイルを構成する第1アンテナおよび第2アンテナ は、同一のコイルバターン (周回数、線厚、線幅) で印 刷され、ICチップ14からみて並列に接続されてい る。これにより、アンテナの抵抗を減少させ、インダク タンス値を高めることにより、リーダライタなどのIC カード用外部装置との情報の送受信を確実に行えるよう になる。

【0043】上記の非接地型 I Cカードの製造力法について説明する。ます、図7 (a) に示すように、原さ2 50 μ mのP E Tからなる第ココアシート10 に対して、Y なるレーザーの基本波 (接長1.064 μ m、 11 コアシート10 を 異面し、関口を送りて、 10 0 4 μ m、 第1 コアシート10 を 異面し、関口を送り 10 0 μ mの第1 スルーホールT H 1 を開口した。次に、図7 (b) に示すよりに、第1 コアシート10 を表面に、準電性インキをスクリーン印刷して、第1 アンテナおよびチップ接続用端子を有する第1 配機圏 1 4 を形成した。このとき、第1 スルーホールT H 1 内を報電性インキ12 a で明えば中分程度数か込むようにした。上記のような間口秘のスルーホールT H 1 には、海電性インキが展片に埋めるスルーホールT H 1 には、海電性インキが展片に関めるスルーホールT H 1 には、海電性インキが展片に関めるスルーホールT H 1 には、海電性インキが展片に関めるストルールT H 1 には、海電性インキが展片に関している。

【0045】次に、図7 (4) に示すように、第1 配輸 層のチップ接線用の端午部分に、異方性導電膜15を依 等して貼付(仮圧着)し、1 (チップ14を異力性構電 第15 [上は戴匿させ、上方から圧着(体圧差)して、1 Cチップ14を第1 記線層11 に接接して図書させた。 次に、図8 (e) に示すように、1 (チップ用孔を予め 開口した厚さ250 μmのPB Tからな6第2コアシー よ0を、1 (ランプ用孔。3 部分に1 (ラップを対 させて、接着刺40を介して第1コアシート10の第1 配線層11 形成庫上に積度させた。ここで、接着刺40 砂密物度片は20 mとした。

[0046] 次に、図8 (f) に示すように、第2コアシート20に対して、 $YAGレーザーの基本液を上記と可線に限射し、第2コアシート20を責通して第1配線層11に達し、閉口径が<math>150\mu$ mの第2スルーホール TH2を開口した。次に、図8 <math>(g) に示すように、第 2コアシート20の表面に、蒋電性インキをスクリーン印刷して、第3配線層(ジャンパ線)21を形成した。

このとき、第2スルーホールTH2内を導電性インキで 全部埋め込んで、第1配線層11と第3配線層21を接 練する第2スルーホール配線層22を形成した。

[0047] 氷に、図8(h) に示すように、第2コアシート20の上層および第1コアシート10下隔に本たれ総算着41,42を七九ぞれ20μmの再まで館布した厚さ100μmの自色のPETからなる保護シート304,30トを指揮させ、熟圧平面プレスによりラミネート加工し、さらにカードサイズに打ち抜き、厚さ760μmのICカードを得た。

### 【0048】実施例3

本英語例の非主な地域 面上に第1アンテナを有する第1 配線型と、裏面上に第 エンテナを有する第2 配線型を有し、さらに第フントートでする第2 配線型を有し、さらに第フントートに開発性に接続するジャンが線となる第3 配線型を有し、第1・3 配線型をみでからで接続した配線性を小型が3 回9 (a) は第2 エアシートについて、回9 により説明する。回9 (a) は第2 エアシートについて、回9 により説明する。回9 (a) は第2 エアシートについて、回9 により説明する。回9 (a) は第2 エアシートの表面(第3 国 (a) は第1 エアシート1 の変重側からの平面回であり、回9 (d) は第1 エアシート1 のの裏面側が5の平面であり、回9 (e) は第1 エアシート1 のの裏面側からの平面であり、回9 (c) は第1 エアシート1 のの裏面側があります。

る。
【0049】第1コアシート10の表面上には、郷電性インキがアンテナコイルのパターンに印刷されて、第1 配線層(第1アンテナとチップ接続用線子)11が形成 されている。一方、第1コアシート10の裏面上に、 調電性インキがアンテナコイルのパターンに印刷され て、第2位線層(第2アンテナ)13が形成されてい 、第1位線層114は「第2を配線層13は、第1コア シート10を製画する第1スルーホール下H1内を埋め 込んで形成された第1スルーホールに形層12を介して 値列を接続されている。また、第1コアシート10 が開発が表がまれている。また、第1コアシート10 に、例えば異方性導電フィルム14により、第1 紀線層11のチップ接続形と接続するようにして1Cチップ14が開発を含れている。

【0050】第2コアシート20の表面には、導電性インキがジャンパ線のパターンに印刷されて、第3配線層 21が形成されている。第3配線層21は、第2コアシート20を貫通する第2スルーホールア日2内を埋め込んで形成された第2スルーホール在2線層22を介して、第1コアシート10の表面上に形成された第1配線層1 1に接線をおれている。

【0051】上記の非接触型 I Cカードの製造方法について説明する。まず、図10(a)に示すように、厚さ 250 $\mu$ mのPETからなる第1コアシート10に対し

て、YAGレーザーの基本数(接長1.064μm、計 力10W、0.3秒間隔射)を集光して照射し、第1コ アシート10を責通し、関ロ径が100μmの第1スル ーホールTH1を開口した。次に、図10(b)に示す ように、第1コアシート10の表面に、誘電性インキを スクリーン印刷して、第1アンテナおよびチン接続用 端子を有する第1配線層11を形成した。このとき、第 1スルーポールTH1円を请電性インキ12aで例えば 中分程度関立込むようにした。上記のよう使用径のス ルーホールTH1には、導電性インキが長好に埋め込ま れ、また、埋め込まれた導電性インキが長所へにじみ出 ることもなかった。

(2005年) 上記の第1 配禄部 11 の乾燥後、図10 (c) に示すように、第1 コアシート10 の薬面に、薄 電性インキをスクリーン印刷して、第2 アンテナを有す る第2 配線部 12 を第1 配陽 と直別で接続されるよう に形成した。このとき、第1 スルーホールTH 1 内の残 サギ分を導電性インキで埋め込むことで第1 スルーホールTH 1内の残 り半分を導電性インキで埋め込むことで第1 スルーホールTH 1内に第1 スルーホール配線離 12 が形成された。 上記のようにして形成した第1 配線部 12 が形成された。 上記のようにして形成した第1 配線離 11 と第2 配線離 13 から構成されるアンテナコイルについて、アンテナ 端子間の直流抵佐姫を測定したところ、約110 0であ りたエインダクタンス値は 12 2 は17 10 5 の、アンテナを運列に接続することでインダクタンス値を高めることが可能である。

【0053】次に、図10(d)に示すように、第1配 線層のチップ接続用の場子部分に、異方性導電ンイルム 15を転写して貼付(仮圧衛)し、ICチップ14を異 方性導電ンイルム15上段限させ、上方から圧着(水 圧着)して、ICチップ14を第1配線南11接続し て固着させた。次に、図11(e)に示すように、IC チップ用孔を子め間口した厚さ250μmのPETから なる第2コアント20を、ICチップ用丸23部分に ICチップを嵌込させて、接着剤40を介して第1コア シート10の割1配線層11形成而上に積層させた。こ こで、接着剤40の厚さは20μmとした。

【0055】次に、図11 (h) に示すように、第2コアシート20の上層および第1コアシート10の下層に

それぞれ様着剤41, 42をそれぞれ $20\mu$ mの厚さで 塗布した厚さ $100\mu$ mの白色のPETからなる保護シ ート30 $\alpha$ , 30もを補償させ、熱圧平面プレスにより ラミネート加工し、さらにカードサイズに打ち抜き、厚 さ7 $60\mu$ mの1Cカードを得た。

【0056】本発明は上記の実施の形態に限定されな い。例えば、第1~3配線層は、非接触型ICカード用 のアンテナコイルを構成する以外の通常の配線層として 用いることも可能である。複雑な多層配線を内蔵するI Cカード用の配線層を形成することができる。スルーホ ールを開口するために照射するレーザー光は、YAGレ ーザーの基本波 (1.064 μm) に限らず、第2高調 波 (532nm) などの非線形効果により波長変換して 得た光や、CO、レーザー、エキシマレーザーやイオン レーザーなどのその他のレーザーを用いることもでき る。また、スルーホールとしては、1つの接続点に対し て並べて形成された複数個の副スルーホール群から構成 され、これらの複数個の副スルーホール群に導電体をを 埋め込んでスルーホール配線層とすることができる。 【0057】ICカードとしては、非接触型のほか、接 触型 I Cモジュールも搭載したハイブリッドタイプとす ることもできる。また、磁気ストライプなどを設けて情 報を記録する、昇華転写印刷などにより顔写真を印刷す る、ホログラム、エンボスなどの各機能を付与すること ができる。また、本発明のICカードとしては、タグな どの矩形状あるいはコイン状の媒体等が含まれ、種々の 形状に適用可能である。

#### [0058]

【発明の効果】 本発明の非接触型 I C カードによれば、 第1コアシートの表裏面上に、第1配換層と第2配換層 がそれぞれ形成されており、それわら第11人ルーホール 内に埋め込まれた第1スルーホール配傷層により接続されていて、ここでこのスルーホールは、第1コアシート にレーザー光を照射して形成したものであるので、打ち 抜き法に比べて額細な程の孔を容易に複数側間口することが可能であり、印刷法により導電性インキをスルーホール内に埋め込んだときに再電性インキをスルーホ ール内に埋め込んだときに再電性インキがにじみ出すことを抑制し、安定なスルーホールによる経験を実現する ことができる。また、目刷粉による経験を実現する ことができる。また、目刷粉による経験を実現する またいできる。また、目刷粉による経験を実現する し、さらにコストを削減して製造されたICカードとす ることができる。もた「配料面の様型化を可能に し、さらにコストを削減して製造されたICカードとす ることができる。るこ

【0059】また、本祭明の非接触型ICカードの製造 方法によれば、第1コアシートの表整面上比、第1記線 層と第2配線層をそれぞれ形成し、それらを第1スルー ホール内に埋め込まれた第1スルーホール石線層により 終続して形能かるときに、第1コアシート比し・ザー光 を照射して上配のスルーホールを形成することから、打 ち抜き法比比べて微細な経の孔を容易に複数側間ロする ことが可能であり、スクリーン印刷法により事態性イン キをスルーホール内に埋め込んだときに導電性インキが にじみ出すことを抑制し、安定なスルーホールによる接 統を実現することができる。また、スクリーン印刷によ り配線層を形成するので、従来のエッチング法による場

合と同様の薄型化が可能であり、さらにコストを削減し てICカードを製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

主でを示す。

【図1】図1 (a) は本実施形態に係る非接触型ICカ ードの構成を示す斜視図である。

【図2】図2は本実施形態に係る非接触型ICカードに おけるスルーホール配線層部分の拡大断面図であり、

(a) はスルーホールを1個の開口部から構成する場 合、(b)はスルーホールを3個の開口部(副スルーホ ール) から構成する場合である。 【図3】図3は実施例1に係る非接触型ICカードの要 部を説明する図であり、図3 (a) は第1コアシート1

0の表面側からの平面図であり、図3(b)は図3 (a) 中のX-X'における断面図であり、図3(c) は第1コアシート10の裏面側からの平面図である。 【図4】図4は実施例1に係る非接触型ICカードの製 造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1ス ルーホールを開口する工程まで、(b) は第1配線層を 形成する工程まで、(c)は第2配線層を形成する工程

【図5】図5は図4の続きの工程を示し、(d)はIC チップを固着する工程まで、(e)は第2コアシートを 精層する工程まで、(f)は保護シートを積層する工程 までを示す。

【図6】図6は実施例2に係る非接触型ICカードの要 部を説明する図であり、図6(a)は第2コアシート2 0の表面(第3配線屬形成面)側からの平面図であり、 図6(b)は図6(a)中のX-X'における断面図で ある。図6(c)は第1コアシートの表面側からの平面 図であり、図6 (d) は図6 (c) 中のY-Y' におけ る断面図であり、図6 (e) は第1コアシートの裏面側 からの平面図である。

【図7】図7は実施例2に係る非接触型ICカードの製

造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1ス ルーホールを開口する工程まで、(b) は第1配線層を 形成する工程まで、(c)は第2配線層を形成する工程 まで、(d)はICチップを固着する工程までを示す。 【図8】図8は図7の続きの工程を示し、(e)は第2 コアシートを積層する工程まで、(f)は第2スルーホ ールを開口する工程まで、(g)は第3配線層を形成す る工程まで、(h) は保護シートを積層する工程までを 示す。

部を説明する図であり、図9(a)は第2コアシート2 0の表面(第3配線層形成面)側からの平面図であり、 図9 (b) は図9 (a) 中のX-X' における新面図で ある。図9 (c) は第1コアシートの表面側からの平面 図であり、図9 (d) は図9 (c) 中のY-Y' におけ る断面図であり、図9 (e) は第1コアシートの裏面側 からの平面図である。

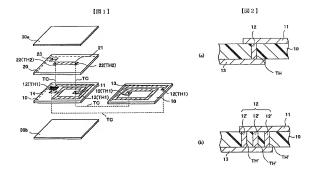
【図9】図9は実施例3に係る非接触型ICカードの要

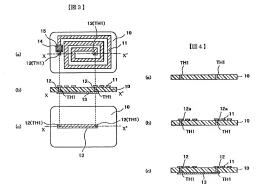
【図10】図10は実施例3に係る非接触型ICカード の製造方法の製造工程を示す新面図であり、(a) は第 1スルーホールを開口する工程まで、(b)は第1配線 層を形成する工程まで、(c)は第2配線層を形成する 工程まで、(d)はICチップを固着する工程までを示

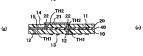
【図11】図11は図10の続きの工程を示し、(e) は第2コアシートを積層する工程まで、(f)は第2ス ルーホールを開口する工程まで、(g)は第3配線層を 形成する工程まで、(h)は保護シートを積層する工程 までを示す。

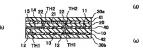
【符号の説明】

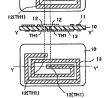
10…第1コアシート、11…第1配線層、12…第1 スルーホール配線層、13…第2配線層、14…ICチ ップ、15…異方性導電膜、20…第2コアシート、2 1…第3配線層、22…第2スルーホール配線層、23 …ICチップ用孔、30a, 30b…保護シート、40 …接着剤、TH1…第1スルーホール、TH2…第2ス ルーホール



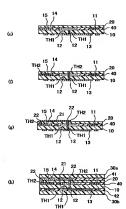








22(TH2)



## フロントページの続き

Fターム(参考) 2C005 MB10 NA02 NA09 NA31 NA35 NA36 PA03 PA18 PA27 QC12 QC16 RA04 RA09 RA11 TA21

> TA22 5B035 AA00 AA04 BA05 BB05 BB09 BC03 CA01 CA08 CA23 CA25